DERWENT-

1999-439715

ACC-NO: DERWENT-

199942

WEEK:

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

NOV 2 2 2006

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Flame retardant composition used in light beam reflectors etc. - contains

poly carbonate resin, titanious oxide, alkylbenzene-sulfonate antistatic agents,

phosphorus-containing antioxidants and organo-polysiloxane(s)

PATENT-ASSIGNEE: IDEMITSU PETROCHEM CO LTD[IDEM]

PRIORITY-DATA: 1997JP-0357265 (December 25, 1997)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 11181267 A July 6, 1999 N/A

011

C08L 069/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 11181267A N/A

1997JP-0357265 December 25, 1997

INT-CL C08K013/02, C08K013/04, C08L069/00, C08L069/00, C08L083:06, C08L027:18,

(IPC): C08L069/00, C08K003:22, C08K005:42, C08K005:49, C08K013/02, C08K003:22,

C08K005:523, C08K013/02, C08K003:22, C08K005:353, C08K013/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 11181267A

BASIC-ABSTRACT:

A flame retardant polycarbonate resin composition (I) comprising (A), (B), (C), (D) and (E) is claimed. The polycarbonate resin composition is composed of 100 (weight) parts (A) and (B), where (A) = polycarbonate resin(s) 70-90 wt% and (B) = <u>literatum oxide</u> powder 30-10 wt%. (C) = alkylbenzenesulfonate antistatic agent(s), 1-8 parts. (D) = phosphorus-containing antioxidant(s), 100-300 ppm. (E) = alkoxy groups-containing organopolysiloxane(s), 0.01-5 parts.

Also claimed is a flame retardant polycarbonate resin composition (II) comprising (I) and one or more of (F), (G), (H) or (J). (F) = halogen-free phosphoric acid ester(s), 0.05-1 parts. (G) = fibrous

PAGE 7/20 * RCVD AT 11/22/2006 5:41:04 PM [Eastern Standard Time] * SVR:USPTO-EFXRF-1/22 * DNIS:2738300 * CSID:303 297 2266 * DURATION (mm-ss):06-48

polytetrafluoroethylene, 0.01-1 parts. (H) = light-scattering material(s), 0.05-5 parts per 100 parts (A)+(B). (J) = stilbene bisbenzoxazole, 1-100 ppm per 100 parts (A)+(B).

USE - (I) is useful as a molding material for preparation of light-beam reflectors, especially for light fixtures and liquid crystal display back-light etc.

ADVANTAGE - (I) has good flame retardancy, mechanical strength, resistance to thermal aging, high reflectivity and shading. (I) does not contain any bromine compound and has good durability.

CHOSEN-

Dwg.0/0

DRAWING:

TITLE-TERMS: FLAME RETARD COMPOSITION LIGHT BEAM REFLECT CONTAIN POLYCARBONATE RESERVE TO ANUM ON THE ALKYLBENZENE

ANTISTATIC AGENT PHOSPHORUS CONTAIN ANTIOXIDANT ORGANO

POLYSILOXANE

DERWENT-CLASS: A23 A26 A85 E19 X26

CPI-

A04-E08; A05-E06B; A08-A06; A08-E02; A08-F03; A08-S04; A12-L03B; E05-G03A;

CODES:

E05-G09; E06-E01; E10-A09B4; E35-K02;

EPI-

X26-D01;

CODES:

ENHANCED-

Polymer Index [1.1] 018; R00470 G1161 G1150 G1149 G1092 D01 D11 D10

POLYMER- D19 D1

D19 D18 D32 D50 D76 D93 F32 F30; P0862 P0839 F41 F44 D01 D63;

INDEXING:

H0011*R; S9999 S1434; S9999 S1547 S1536

Polymer Index [1.2] 018; Q9999 Q8322 Q8264; B9999 B4239; B9999 B4091*R B3838 B3747; B9999 B4682 B4568; B9999 B4400*R B4240; B9999 B5287 B5276; B9999 B5094 B4977 B4740; B9999 B3678 B3554; B9999 B4091*R B3838 B3747; Q9999 Q8355 Q8264; N9999 N6439; B9999 B4411 B4400 B4240; N9999 N6597 N6586; ND01; ND04

Polymer Index [1.3] 018; R01966 D00 F20 Ti 4B Tr O* 6A; A999 A102 A077; S9999 \$1514 \$1456

Polymer Index [1.4] 018; D01 D63 F53; R00973 G3327 D01 D19 D18 D33 D50 D63 D76 D93 F53; R00423 G3327 D01 D11 D10 D19 D18 D33 D50 D63 D76 D94 F53; A999 A248*R

Polymer Index [1.5] 018; D01 D11 D10 D19 D18 D31 D76 D50 D61*R D93 F62 F51; A999 A602 A566

Polymer Index [1.6] 018; A999 A033

Polymer Index [1.7] 018; R01694 D00 F20 O* 6A Si 4A; A999 A237; \$9999

P.09

S1467 S1456

Polymer Index [1.8] 018; D01 D12 D10 D19 D18 D24 D22 D35 D76 D41 D42 F15 F34 D77 D11; A999 A793

Polymer Index [2.1] 018; R00975 G0022 D01 D12 D10 D51 D53 D59 D69 D82 F* 7A; H0000; S9999 S1070*R; A999 A248*R; A999 A782; P0511

Polymer Index [3.1] 018; D01 F81 F86 F87; P1445*R F81 Si 4A; M9999 M2153*R; M9999 M2777; A999 A033; A999 A782

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1999-129685

P.10

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特雷出層公開香母

特開平11-181267

(48)公開日 平成11年(1999)7月6日

(51) Int.CL*

经测能导

PΙ

COSL 69/00

COSL 69/00 COBK 13/02

C08K 13/02

13/04

13/04

(COSL 69/00

83:06)

審査競求 未開求 健求項の数7 OL (全 11 頁) 最終頁に続く

(21)出票書号

特殊平9-357265

(71)出題人 000183657

出光石油化学模式会社

(22) 出版日

平成9年(1997)12月25日

東京都接区芝五丁目6番1号

(72) 発明者 川東 宏亜

千乘深市原市蚌埠海岸1番地1 出光石油

化学株 式会社内

(72)免明者 野寺 明夫

于建原中原市動輸資學 1 書地 1 出光石油

化学株 式会社内

(74)代理人 非理士 東平 正直

(54) 【発明の名字】 電影性ポリカーポネート雑胞組成物及びそれを用

いた光線反射板

(57)【契約】

【課題】難燃性や機械物性を損なうことなく、高反射率 性、進光性、耐熱老化性及び耐塵埃付着性などを向上さ せた騒然性ポリカーボネート樹脂組成物及びこれを成形 してなる光線反射板を提供すること。

【解決手段】(A)ポリカーボネート樹脂と(B)酸化 チタン粉末とを重量比70:30~90:10の網合で 含有し、かつ上記(A)成分と(B)成分との合計重量 (100重量部) 仁基づき、(C) アルキルベンゼンス ルホン酸系帯電防止剤を1~8重量部、(D)リン系酸 化防止剤100~3000重量ppm及び(E)アルコ キシ基合有オルガノボリシロキサン0.01~5重量部 配合してなる理様性ポリカーボネート樹脂組成物、並び にこの組成物を成形してなる光緯反射板である。

(2)

特開平11-181267

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)ポリカーボネート機関と(B)酸化チタン粉末とを重量比70:30~90:10の割合で含有し、かつ上記(A)成分と(B)成分との合計重量(100重量部)に基づき、(C)アルキルベンゼンスルホン酸系帯電防止剤1~8重量部(D)リン系酸化防止剤100~3000重量ppm及び(E)アルコキシ基合有オルガノボリシロキサン0.01~5重量部を配合してなる鍵燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項2】(A)成分と(B)成分の合計100重量 10 部に基づき、さらに(F)ハロゲン非含有リン酸エステル化合物をリン元素として0.05~1重量部配合してなる請求項1記載の整燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項3】(A)成分と(B)成分の合計100重量 部に基づき、さらに(G)フィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレン0.01~1重量部を配合してなる請求項1又は2に記載の難燃性ポリカーボネート 樹脂組成物。

【請求項4】(A)成分と(B)成分の合計100重量 部に基づき、さらに(H)光鉱散剤0.05~5重量部 を配合してなる請求項1~3のいずれかに記載の整盤性 ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項5】(A)成分と(B)成分の合計重量に基づき、さらに(I)スチルベンビスベンゾオキサゾール誘導体1~1000重量ppmを配合してなる諸求項1~4のいずれかに記載の難燃性ポリカーボネート機能組成物。

【請求項6】請求項1~5のいずれかに記載の弊数性ポリカーボネート樹脂組成物を成形してなる光程反射板。 【請求項7】液晶ディスプレイバックライト用反射板である請求項6記載の光線反射板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、疑燃性ポリカーボネート樹脂組成物及びそれを用いた光線反射板に関し、さらに詳しくは、健燃性や耐損学性などの機械物性を損なうことなく、高反射率性、遮光性、耐熱老化性、耐寒埃付着性などを向上させた奥素化合物を含有しない難勝性ポリカーボネート樹脂組成物、及びこの組成物を成形 40してなる液晶ディスプレイバックライト用などとして好適な光線反射板に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は、機械物性(特に、耐衝撃特性)、電気的特性、透明性などに優れていることから、エンジニアリングプラスチックとして、OA機器や電気・電子機器分野、連築分野などの様々な分野において幅広く利用されている。そして、これらの利用分野の中で、特に液晶ディスプレイバックライト用反射板の用途においては、高い反射率が要求されている。

2

【0003】このポリカーボネート機能は、各種無可認 性樹脂の中では酸素指数が高く、一般的に自己消火性を 有する樹脂であるが、OA機器や電気・電子機器分野、 その他各種用途における安全上の要求を満たすために、 さらに難燃性を高めた樹脂組成物が強く求められてい る。一方、近年、環境問題から、難燃剤のノンブロム (無臭素) 化が要求されており、また、液晶ディスプレ イバックライト用反射板の用途では、前記した高い反射 率とともに、高い遮光性及び耐光性が要求されている。 さらに、テレビやパーソナルコンピューター(パソコ ン) などの液晶ディスプレイが使用されている製品の薄 肉化に伴い、成形性に優れる材料が求められている。加 えて、液晶パネルが高精細、高輝度に改善が図られる中 で、バックライト用反射材に付着した塵埃がディスプレ イ画面に浮き出て見えるという問題が発生しつつある。 【0004】これらの背景から、難燃性や耐衝撃性など の機械物性を維持するとともに、高反射率性、遮光性、 耐熱者化性などに優れる與素化合物を含有しない難燃性 ポリカーボネート樹脂組成物で競換付着が発生しない樹 脳組成物が要望されている。ポリカーボネート機関の反 射率を向上させた材料としては、ボリカーボネート樹脂 に酸化チタンを配合したものが知られている(特公昭6 3-26140号公報など)。 しかしながら、従来の酸 化チタンを配合した材料は、遮光性が低く、透けの問題 が生じ、輝度が低下するのを免れない上、関連場付着性 に劣り、かつ耐熱老化性に劣る等の多くの欠点を有して wt.

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況下で、既燃性や耐衝撃性などの機械物性を損なうこ となく、高反射率性、遮光性、耐熱老化性及び耐塵埃付 若性などを向上させたノンブロム難燃性ポリカーボネー ト樹脂組成物、及びこのものを用いた光線反射特性に優 れる難燃性光線反射板を提供することを目的とするもの である。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成するために鋭窓研究を重ねた結果、比較的多量の酸化チタンを含有するボリカーボネート樹脂に、さらに特定の帯電防止剤とリン系酸化防止剤及び特定のオルガノボリシロキサンさらに必要に応じハロゲン非含有リン酸エステル化合物、テトラフルオロエチレン、光拡散剤及びスチル化合物、テトラフルオロエチレン、光拡散剤及びスチルペンビスペンゾオキサゾール誘導体をそれぞれ所定の割合で含有させたボリカーボネート樹脂組成物、及びこの樹脂組成物を成形してなる光線反射板がその目的に適合しうることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。

【0007】すなわち、本発明は、

(1)(A)ポリカーボネート樹脂と(B)酸化チタン 50 粉末とを重量比70:30~90:10の割合で合有

(3)

し、かつ上記(A)成分と(B)成分との合計重量(1 00重量部) に基づき、(C) アルキルベンゼンスルホ ン酸系常電防止剤1~8重量部(D)リン系酸化防止剤 100~3000重量ppm及び (E) アルコキシ基合 有オルガノポリシロキサン0.01~5重量部を配合し てなる離燃性ポリカーボネート樹脂組成物。

3

(2)(A)成分と(B)成分の合計100重量部に基 づき、さらに (F) ハロゲン非含有リン酸エステル化合 物をリン元素として0.05~1重量部配合してなる

(1) 記載の経営性ポリカーボネート樹脂組成物。

(3) (A) 成分と (B) 成分の合計 100重量部に基 づき、さらに (G) フィブリル形成能を有するポリテト ラフルオロエチレン0.01~1重量部を配合してなる (1)又は(2)に記載の塞燃性ポリカーボネート樹脂 組成物.

(4)(A)成分と(B)成分の合計100重量部に基 づき、さらに(H)光弧散網O.05~5重量部を配合*

【発明の実施の形態】本発明の難燃性ポリカーポネート 樹脂組成物において、(A)成分として用いられるポリ カーボネート樹脂としては、黴々のものが挙げられる が、一般式(1)

*してなる(1)~(3)のいずれかに配載の難燃性ポリ

(5)(A)成分と(B)成分の合計重量に基づき、さ

らに(1)スチルベンビスベンゾオキサゾール誘導体1

~1000重量ppmを配合してなる(1)~(4)の

(6)(1)~(5)のいずれかに記載の建歴性ポリカ

いずれかに記載の軽蔑性ポリカーボネート樹脂組成物。

(7)液晶ディスプレイバックライト用反射板である

一ボネート樹脂組成物を成形してなる光線反射板。

(6)記載の光線反射板、を提供するものである。

カーボネート樹脂組成物。

[0009]

[0008]

【化1】 (X 2) (X')

【0010】で表される構造の繰り返し単位を有する重 合体が好選である。上記一般式(I)において、X1及 びX2 は、それぞれ炭素数1~6の直鎖状,分枝状又は 環状のアルキル基を示し、具体例としては、メチル基、 エチル基、n-プロビル基、イソプロビル基、n-ブチ ル基。イソブチル基、tertーブチル基、n-アミル 墓,イソアミル基,nーーヘキシル基,イソヘキシル差。 シクロペンチル基。シクロヘキシル基などが挙げられ る。このX1 及びX2 はたがいに同一であっても異なっ ていてもよい。a及びbは、それぞれX1 及びX1 の電 羧数を示し、O~4の整数である。X1 が複数ある場 合、複数のX¹ はたがいに同一でも異なっていてもよ く、X2 が複数ある場合、複数のX2 はたがいに同一で も異なっていてもよい。

【0011】Yは単結合、炭素数1~8のアルキレン基 (例えばメチレン基、エチレン基、プロピレン器、プチ レン基、ペンチリレン基、ヘキシレン基など)、炭素数 2~8のアルキリデン基 (例えばエチリデン基、イソプ 40 ロビリデン整など)、炭素数5~15のシクロアルキレ ン茎(例えばシクロペンチレン茎、シクロヘキシレン基 など), 炭素数5~15のシクロアルキリデン基(例え ばシクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン基な لا), -s-, -so-, -so₂ -, -o-, -co 一結合又は式(II-1)若しくは式(II-2) [0012] 【化2】

【0013】で表される結合を示す。上記版合体は、通 常一般式(III)

[0014]

【化3】

【0015】(式中、X¹, X², a, bおよびYは、 前記定義と同じである。) で表される二価フェノール と、ホスゲンや炭酸エステル化合物等のカーボネート前 駆体とを反応させることによって容易に製造することが できる。すなわち、例えば塩化メチレン等の溶媒中にお いて、公知の酸受容体や分子量調節剤の存在下、二個フ ェノールとホスゲン等のカーボネート前駆体との反応に より、或いは溶媒の存在下又は不存在下、二個フェノー ルと炭酸エステル化合物等のカーボネート前駆体とのエ ステル交換反応などによって製造することができる。 【0016】前記一仮式(JJI)で表される二佰フェ ノールとしては様々なものが挙げられるが、特に2,2 50 ービス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン (資味、ビ

(4)

特別平11-181267

5

スフェノールA)が好ましい。ビスフェノールA以外の 二値フェノールとしては、例えばピス(4ーヒドロキシ フェニル) メタン: 1, 1-ピス (4-ヒドロキシフェ ニル) エタン; 1, 2ービス (4ーヒドロキシフェニ ル) エタンなどのビス (4-ヒドロキシフェニル) アル カン、1、1~ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロ ヘキサン: 1, 1ービス(4ーヒドロキシフェニル)シ クロデカンなどのビス (4-ヒドロキシフェニル) シク ロアルカン、4、4' …ジヒドロキシジフェニル、ピス (4-ヒドロキシフェニル) オキシド、ピス (4-ヒド ロキシフェニル) スルフィド、ビス (4-ヒドロキシフ ェニル) スルホン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)ス ルポキシド、ビス (4ーヒドロキシフェニル) エーテ ル、ビス(4ーヒドロキシフェニル)ケトン等が挙げら れる。この他、二値フェノールとしては、ハイドロキノ ン等が挙げられる。これらの二価フェノールは、それぞ れ単独で用いてもよく、二種以上を混合して用いてもよ Ļ١.

【0017】炭酸エステルとしては、例えばジフェニル カーボネート等のジアリールカーボネート、ジメチルカ 20 ーポネート、ジエチルカーポネート等のジアルキルカー ボネートなどが挙げられる。前配二個フェノールとカー ボネート前躯体とを反応させてポリカーボネートを製造 する際に、必要に応じて分子量調節剤を用いることがで きる。この分子量調節剤については特に朝限はなく、従 来ボリカーボネートの製造において個用されているもの を用いることができる。このようなものとしては、例え ばフェノール、ロークレゾール、ローセeェセーブチル フェノール。p-tert-オクチルフェノール、p-クミルフェノール、ノニルフェノールなどの一個フェノ ールが挙げられる。

【0018】この (A) 成分のポリカーボネート樹脂 は、前記の二価フェノールの一種を用いたホモボリマー であってもよく、また二種以上を用いたコポリマーであ ってもよい。更に、多官能性芳香族化合物を上記一個フ ェノールと併用して得られる熱可塑性ランダム分岐ポリ カーボネート倒脂であってもよい。また、数平均重合度 5以上からなるオルガノシロキサンブロックからなるボ リカーボネートーポリオルガノシロキサン共重合体であ ってもよい。

【0019】さらには、各種のポリカーポネート樹脂二 種以上からなる混合物であってもよい。本発明の組成物 において、(A)成分として用いられるポリカーボネー ト側指は、機械的強度、特にアイゾット衝撃強度及び成 形性などの点から、粘度平均分子量が13000~30 000の範囲にあるもの、特に15000~25000 の範囲にあるものが好ましい。

【0020】このような特性を有するポリカーボネート 樹鶥は、例えばタフロンFN3000A、FN2500

(商品名、出光石油化学 (株) 製) のような芳香族ポリ カーボネート樹脂として市販されている。本発明の樹脂 組成物において、(B)成分として用いられる酸化チタ ン粉末は、本質的に低反射性(高透明性)である(A) 成分のポリカーボネート樹脂に低透明化、高白度化をも たらし、高反射性を付与するとともに、該ボリカーボネ 一ト樹脂の難燃性を向上させる作用を有している。

ĸ

【0021】なお、ポリカーボネート樹脂に酸化チタン を白色顕料として添加した組成物は、既に特公昭63-26140号公報、特開平6-200140号公報、米 国特許第5391600号明樹書等に開示されている が、該組成物を用いた反射板等の具体的用途については 言及されていない。(B)成分としての酸化チタンは上 述のように(A)成分のボリカーボネート樹脂に低透明 性、高反射性を付与する目的から微粉末の形態で使用さ れるが、各種粒度の微粉末の酸化チタンは、塩素法また は硫酸法のいずれの方法によっても駆迫することができ

【0022】本発明において使用される酸化チタンは、 ルチル型およびアナター七型のいずれでもよいが、熱安 定性、耐候性等の点でルチル型が招ましい。またその微 粉末粒子の形状は特に限定されるものではなく、鱗片 状、球状、不定形容置宜選択使用できる。この(B)成 分として使用される酸化チタンは、アルミニウム及び/ 又は珪紫の含水酸化物の他、アミン化合物、ポリオール 化合物等で表面処理したものが好ましい。この処理をす ることによりポリカーボネート樹脂組成物中での均一分 散性及びその分散状態の安定性が向上する他、逆に徐永 の(D)成分の鍵盤剤との鍵和性も向上して均一な組成 物製造上好ましい。

【0023】ここに言うアルミニウムや建築の含水酸化 物・アミン化合物及びポリオール化合物としては、それ ぞれアルミナ合水物、シリカ合水物、トリエタノールア ミン及びトリメチロールエタンなどを例示することがで きる。上記表面処理における処理方法自体は特に限定さ れるものではなく、任意の方法が遺資採られる。この処 理により酸化チタン粒子表面に付与される表面処理的の 量は特に限定されるものではないが、酸化チタンの光反 射性、ポリカーボネート樹脂組成物の成形性を考慮すれ は酸化チタンに対し1~15重量%程度が適当である。 【0024】本発明の組成物において、(B)成分とし て用いられる上記酸化チタン粉末の粒子径については特 に制限はないが、前記効果を効率よく発揮するには、平 均粒子径0.1~0.5μm程度のものが好適である。本発 明の組成物における前記(A)成分のポリカーボネート 樹脂と(B)成分の酸化チタン粉末との含有割合は、重 量比70:30~90:10の範囲で選ばれる。酸化チ タン粉末の量が上記範囲より少ないと遠光性が不充分で あり、かつ難燃性向上効果も充分に発揮されず、また上 A、FN2200A、FN1900A、FN1500A 50 記範囲より多いと成形性が悪くなり、成形品にシルバー

特開平11-181267

7

の発生が多くなる傾向がみられる。遮光性、難燃性及び 成形性などの面から、(A)成分と(B)成分との特に 好ましい合有割合は、重量比70:30~85:15の 範囲である。

【0025】本発明の組成物においては、(C)成分と して用いられるアルキルベンゼンスルホン酸系帯電防止 剤は、アルキルベンゼンスルホン酸アルカリ金属塩(ナ トリウム塩、カリウム塩、リチウム塩等)及びアルキル ベンゼンスルホン酸ホスホニウム塩等が挙げられ、本発 明においては、ドデシルベンゼンスルホン酸ホスホニウ 10 **ム塩が郵燃性及び高反射率性の低下が少なく好ましい。** 尚この場合ドデシルベンゼンスルホン酸アルカリ金属塩 を併わせて使用することが、帯電防止性能の要求特性に 応じて可能である。添加量としては、(A)成分と (B)成分合計量100重量部に対して、1~8重量部

であり、好ましくは1~4重量部である。(C)成分が 1重量部未満では、耐麻場付着性が不良となりまた、8 重量部を越えると耐熱性及び外観が不良となる。

【0026】本発明の組成物に用いられる(D)成分の リン系酸化防止剤の例としては、ホスファィト 化合物 20 及び芳香族ホスフィン化合物が挙げられる。ホスファィ ト化合物としては、ペンタエリストールフォスファイト 化合物(PEP)であるアデカスタブPEP-36、P EP-24及びPEP-8(いずれ も旭電化工業 (株) 製) が好ましく、特にPEP-36が好ましい。 【0027】 芳香族ホスフィン化合物としては、トリフ*

【0030】〔式中、R1 は一個炭化水業基を示し、A **※【0031】** は一個炭化水紫基、アルコキシ藍 (一〇尺4)又は一般式 【化5】 (V)

> \cdots (V) $-R^{2}SiR^{3}x$ (OR⁴) (3-x)

【0032】(式中、R² は二個炭化水素基を示し、R 3 及びR4 は一個炭化水素基を示す。又、Xは0~2の 整数である。)で示されるオルガノキシシリル基含有― 値段化水業基を示す、但し、一分子中のAのうち、少な くとも1個はアルコキシ基又はオルガノキシシリル基含 有一個炭化水素基である。また、mは1~300の整数 であり、nは0~300の整数であり、かつm+nは1 ~300の整数である。〕で表される直襲状オルガノボ リシロキサンを挙げることができる。

【0033】ここで、一般式 (V) において、R1 で示 される一値炭化水紫基としては、具体的には、メチル 葢、エチル基、プロビル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ

*ェニルホスフィン、ジシクロヘキシルフェニルホスフィ ン、トリパラトリルホスフィン、トリスー4ーメトキシ フェニルホスフィン、トリメタトリルホスフィン等があ げられる。その中でもトリフェニルホスフィンが特に好 ましい。リン系酸化防止剤の添加量としては、通常の軽 化防止剤と同様の配合量の100~3000重量ppm で良く、200~2000ppm重量ppm程度が、こ の量が100重量ppm未満では、耐熱老化性が好まし くなく、3000重量ppmを超えると反射率が低下す

【0028】本発明の組成物においては、熱成形性の安 定化、特に成形品表面の平滑性を阻害しやすい(B)成 分の酸化チタンの特性改善のために、(P)成分として アルコキシ基含有オルガノポリシロキサン(以下、オル ガノポリシロキサンという)を含有させる必要がある。 このオルガノポリシロキサンとしては、種々のものがあ り、具体的には、アルコキシ基が直接又は二個炭化水素 基を介してケイ衆原子に結合したオルガノキシシリル基 を含有し、直鎖状、現状、鞘状及び一部分岐を有する直・ 顕状のオルガノボリシロキサンが挙げられる。特に直顧 状オルガノポリシロキサンが好ましい。このようなアル コキシ基が直接又は二個炭化水素基を介してケイ素原子 に結合したオルガノキシシリル基を含有するオルガノポ リシロキサンとしては、例えば一起式(IV) [0029]

★ル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等のアルケニル基、 フェニル巻、トリル甚、キシリル基等のアリール基、ベ ンジル基、フェネチル基等のアラルキル基が例示され る。そして、Aで示される一個炭化水素基の具体例は、 上記R」の場合と同じである。

【0034】一方、一般式 (V) において、R1 で示さ れる二個炭化水素基としては、具体的には、メチレン 茎、エチレン茎、プロピレン基、ブチレン茎等のアルキ レン基が例示される。また、R2 及びR4 で示される― 価炭化水素基は、上記と同じであり、オルガノキシシリ ル芸含有一個炭化水素基としては、具体的には、トリメ トキシシリルエチレン基、トリエトキシシリルエチレン キシル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基、ブテニ★50 基、ジメトキシフェノキシシリルフロビレン基、トリメ

(6)

特別平11-181267

10

トキシシリルプロピレン基。トリメトキシシリルブチレン基。メチルジメトキシシリルプロピレン基。ジメチル メトキシシリルプロピレン基等が例示される。この

(E) 成分のオルガノポリシロキサンは一種用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0035】本発明の組成物において、必要に応じて用いられるこの(E)成分のオルガノボリシロキサンの含有量は特に制限はないが、前記(A)成分のボリカーボネート樹脂と(B)成分の酸化チタン粉末との合計重量に基づき、0.01~5重量部の範囲が有利である。この 10量が0.01質量部未満では酸化チタンの特性改善効果が充分に発揮されないおそれがあり、5度量部を超えるとその量の制には効果の向上はあまり認められず、むしろ経済的に不利となる上、成形品の耐糖整強度などの機械物性が低下する傾向がみられる。本発明の組成物におい*

* ては、程燃性をさらに向上させる目的で、必要に応じ、 (F) 成分として、ハロゲン非合有リン酸エステル化合物を含有させることができる。このハロゲン非合有リン酸エステル化合物は、(B) 成分の酸化チタン粉末との相乗効果により、優れた難燃性を付与するとともに、ボリカーボネート樹脂組成物の熱成形性の安定化を向上させる作用も有する。この(F) 成分のハロゲン非合有リン酸エステル化合物は、臭素などのハロゲン原子を含んでいないため、このものを含有する成形晶を廃棄処理した場合、環境汚染をもたらすおそれが少ない。

【0036】このようなハロゲン非合有リン酸エステル 化合物としては、例えば一般式 (VI)

[0037]

【化6】

$$R' - (0)_{c} = -\frac{p}{p} = 0 - x - 0 - \frac{0}{p} = (0)_{c} - R'$$

【0038】で表されるモノリン酸エステル又はボリリン酸エステルを挙げることができる。上記一般式(VI)において、R! ~R! は、それぞれ置機基を有していてもよいアリール基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていてもよい。又は置機基を有していてもよいアリーレン基を示し、c,d。e及びfは、それぞれの又は1、pは0~5の数を示す。このpは、二種以上のリン酸エステルを混合して用いる場合には、各リン酸エステルを混合して用いる場合には、各リン酸エステルのpの平均値で表される。上記アリール基及びアリーレン基における置機基としては、例えば皮素数1~10のアルキル基。皮素数1~10のアルコキシ基。フェニル基やトリル基などのアリール基などが挙げられる。これらの置機基は1個導入されていてもよく、複数導入されていてもよい。

【0039】この一般式(VI)で表されるハロゲン非 含有リン酸エステル化合物の例としては、トリフェニル ホスフェート、トリクレジルホスフェート、トリキシレニルホスフェート、トリピフェニルホスフェートなどの 40 モノリン酸エステル、フェニル・レブルシンボリホスフェート、フェニル・クレジル・レブルシンボリホスフェート、フェニル・クレジルハイドロキノンポリホスフェート、テトラフェニル・レブルシンジホスフェート、テトラフェニル・トリクレジル・レブルシンジホスフェート、フェニル・トリクレジル・ハイドロキノンジホスフェート、テトラピフェニル・ハイドロキノンジホスフェート、テトラピフェニル・ハイドロキノンジホスフェート、テトラピフェニル・ハイドロキノンジホスフェート、テトラピフェニル・ハイドロキノンジホスフェートをどのポリリン酸エス※50

※テルが挙げられる。これらの中で、ポリカーボネート樹脂組成物の飛成形時における金型付着及び汚染性を抑制する点から、ポリリン酸エステルが好適である。また、これらのモノリン酸エステルやポリリン酸エステルは単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0040】本発明の組成物においては、必要に応じて用いられるこの(F)成分のハロゲン非含有リン酸エステル化合物は、前記(A)成分のポリカーボネート樹脂と(B)成分の酸化チタン粉末との合計重量に基づき、リン元素として0.05~1重量部の制合で含有される。このリン元素の含有量が0.05重量部未満では難燃化の向上効果及び酸化チタンに対する相乗効果が充分に発揮されないおそれがあり、また、1重量部を超えるとその量の割には上記効果の向上はあまり認められず、むしろ経済的に不利となる上、成形品の耐熱性が低下する傾向がみられる。難燃化の向上効果、成形品の耐熱性、経済性などの点から、リン元素の特に好ましい含有量は、(A)成分と(B)成分との合計重量に基づき、0.1~0.5重量部の範囲である。

【0041】本発明の組成物においては、特に高い離燃性が要求される場合には、必要に応じて、(G)成分として、フィブリル形成能を有するボリテトラフルオロエチレンをドロッピング防止剤(着火樹脂の滴下防止剤)として含有させることができる。ここにフィブリル形成能とは、退練や射出成形において可愛化の剪断応力を受けた際にフィブリル化(繊維化)する性能を言い、高い難燃性を得る上で効果的である。

P.16

(7)

特別平11-181267

11

【0042】上記のようなフィブリル形成能を育するボ リテトラフルオロエチレン (PTFE) は、例えばテト ラフルオロエチレンを水性溶媒中でナトリウム、カリウ ムまたはアンモニウムーオキシジスルフィドの存在下 に、1~100psi程度の圧力下、温度0~200℃ 程度、好ましくは20~100℃で重合させることによ り得られる。

【0043】このようにして得られたフィブリル形成略 を有するPTFEの種類には特に限定されるものではな いが、例えばASTM規格においてタイプ3に分類され 10 るものが好適である。具体的商品としてはテフロン6-J(商品名 三井・デュポンフロロケミカル社製)、ポ リフロンTFE D-1、ポリフロンTFE F-10 4 (商品名 ダイキン工業社製) 零が挙げられる。 数タ イア3に分類されるもの以外では、例えばアルゴフロン F5(商品名 モンテフルオス社製)、ポリフロンMP A FA-100およびポリフロンTFE F201 (商品名 ダイキン工業社製)等が挙げられる。

【0044】この (G) 成分のフィブリル形成能を有す るポリテトラフルオロエチレンは一種用いてもよく、こ **種以上を組み合わせて用いてもよい。本発明の組成物に** おいて、必要に応じて用いられるこの(G)成分のフィ ブリル形成能を有するボリテトラフルオロエチレンの含 有量は特に制限はないが、前記 (A) 成分のポリカーボ ネート樹脂と(B)成分の酸化チタン粉末との合計重量 に基づき、0.01~1重量部の範囲が有利である。こ* 12

*の量が0.01重量部未満ではドロッピング防止効果が 充分に発揮されないおそれがあり、1 重量部を超えると その量の割には効果の向上はあまり認められず、むしろ 経済的に不利となる。

【0045】本発明の組成物において、更に光反射性を 向上する為に必要に応じて (H) 成分として光拡散剤を 使用することが好ましい。光拡散剤としては、シリカビ ーズ、アクリルビーズ、ガラスビーズ、シリコーン樹脂 ピーズ、シリコーンとアクリルからなるコアシェル型エ ラストマービーズ等が挙げられ、難燃性の維持及び光反 射性の向上の観点から、シリカビーズが特に好ましい。 光拡散剤の粒径は何れも0.5~20μm程度が好まし く、特にシリカビーズは1~2μm程度が好ましい。 【0046】添加量としては、0.05~5重量部であ り、シリカビーズは0.05~0.2重量部程度が特に

好ましい。この範囲外では、光反射性が低下する。本発 明の組成物において、光反射性を向上する為に更に必要 に応じて(【)成分として、スチルベンビスベンゾオキ サゾール誘導体が用いられる。このものは、ポリカーボ・ ネート樹脂組成物の耐光性や耐熱性を損なうことなく、 光線反射率を高める明度向上剤としての作用を有してい

【0047】 このスチルベンビスベンゾオキサゾール誘 導体の例としては、式(VII)

[0048]

【化7】

【0049】で表される4-(ベンゾオキサゾール-2 ーイル) -4' - (5-メチルベンゾオキサゾール-2 **ーイル)スチルベンや、式(VIII)** [0050]

[张8]

- - - (VIII)

【0051】で表される4、4'-ビス(ベンゾオキサ ゾールー2ーイル) スチルベンなどを挙げることができ る、上記式(VII)で表される化合物としては、例え ばホスタルックスKS (ヘキスト社製, 商品名) など が、また式(VIII)で表される化合物としては、例 えばイーストプライト〇B-1 (商品名 イーストマン ケミカル社製)などが市販されている。

【0052】本発明においては、(1)成分のスチルベ ンビスペンゾオキサゾール誘導体は一種用いてもよく、

※顔料の中から選ばれた少なくとも一種の顔料を適当量混 合して用いてもよい。スチルベンビスベンゾオキサゾー ル領海体と音や紫の顔料との混合物としては、例えばホ スタルックスKS-N(商品名 ヘキスト社製)、イー ストプライト〇B-3(商品名 イーストマンケミカル 社製) などが市販されている。

【0053】本発明の組成物におけるこの(I)成分の スチルベンビスベンゾオキサブール誘導体の含有量は、 前記(A)成分のボリカーボネート樹脂と(B)成分の 40 酸化チタン粉末との合計重量に基づき、1~1000屋 **経**ppmの範囲で選ばれる。この含有量が1重量ppm 未満では光程反射率の向上効果が充分に発揮されないお それがあり、また1000重量ppmを超えるとその量 の制には効果の向上があまり認められず、むしろ経済的 に不利となる。光線反射率の向上効果及び経済性などの 面から、この(ス)成分の好ましい含有量は、(A)成 分と(B)成分との合計類景に基づき、10~500重 量ppmの範囲である。

【0054】本発明のෙ粒性ポリカーボネート樹脂組成 三種以上を親み合わせて用いてもよい。また青及び葉の※50 物には、本発明の目的が損なわれない範囲で、所望によ

100

(8)

特爾平11-181267

13

り各種派加利、例えば他の酸化防止利、滑翔(摩型 利)、他の無機充填剤などを適宜含有させてもよい、本 発明の難燃性ポリカーボネート樹脂組成物は、例えば前 記(A)成分、(B)成分、(C)成分、(D)成分、

(E) 成分及び必要に応じて用いられる (F) 成分、

(G)成分、(H)成分、(I)成分、各種添加剤を配合し、温練することにより調要することができる。該配合及び混練方法としては、通常の機能組成物に適用される方法がそのまま適用でき、リボンブレンダー、ヘンシェルミキサー、バンバリーミキサー、ドラムタンブラー、単軸または2以上の多軸スクリュー押出機、コニーダ等を用いる方法が好声である。なお、混練温度は特に限定されないが、通常240~340℃の範囲から折適に選ばれる。

【0055】このようにして得られた樹脂組成物を、通常の成形方法、例えば射出成形法や圧縮成形法などを用いて平面板又は曲面板に成形することにより、本発明の光細反射板が得られる。この光線反射板は、例えば照明装置用や液晶ディスプレイバックライト用などに好ましく用いられるが、特に液晶ディスプレイバックライト用反射板として好趣である。

【0056】本発明の光線反射板は、材料に臭素化合物を含有していないため、耐光性に使れ、長期間利用しても反射率の低下が少なく、良好な特性を示す等、従来にない優れた特性を備えたものである。

[0057]

【実施例】次に本発明を実施例によりさらに詳細に説明 するが、本発明は、これらの例によってなんら限定され るものではない。 なお、実施例及び比較例で用いた材料 の種類は下記のとおりである。

(A) ポリカーボネート (PC樹脂)

タフロンFN1900A (商品名、出光石油化学製、ビスフェノールA型のポリカーポネート、粘度平均分子量 19000):1900Aと略記

(B) 酸化チタン粉末

タイペークCR63 (商品名,石原産業長): CR63 と略記

(C) 帶電防止剤

のドデシルベンゼンスルホン酸ホスホニウム塩 (竹本油 脂製 I P S - 1 0 1): I P S - 1 0 1 と略記

②ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩(竹本油脂製工レカットS-412): S-412と略記

Ø第2級アルカンスルフォネートナトリウム塩 (ヘキストジャパン製Hosttapur \$AS93): SAS93と略記

②ステアリン酸モノグリセリド (型研ビタミン製リケマール S100A): S100Aと略記

(D)リン系酸化防止剤

ロトリフェニルホスフィン(城北化学製 JC26

3): JC263と略記

14

②ペンタエリストールフォスファイト(旭電化工業製 アデカスタブPEP36):PEP36と略記 ③オクタデシルー3ー(3.5ージーセーブチルー ヒ ドロキシフェニル)プロピオネート(チバスペシャリティ製Irganox1076):Irg、1076と略 記

●ペンタエリスチルーテトラキス〔3 - (3,5-ジー tープチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオネート〕(チバスペシャリティ製【rganox1010

10): Irg. 1010と略記

(E) オルガノポリシロキサン

メトキシ変性シリコーンBY16-160(商品名, 東レ・ダウコーニング・シリコーン社製):シリコーンB Y16-160と略記

(F)ハロゲン非合有リン酸エステル アデカスタブPFR [商品名, 旭電化工業(株)製、フェニル・レゾルシンボリホスフェート, リン含有量10. 8重量%)〕: PFRと略記

装置用や液晶ディスプレイバックライト用などに好まし (G)フィブリル形成性ボリテトラフルオロエチレン く用いられるが、特に液晶ディスプレイバックライト用 20 PTFE FA-100〔商品名,ダイキン工業(株) 反射板として好意である。 製〕: FA-100と略記

(H)光拡散剤

シリカビーズ (触線化成工業製 P-600): P60 0と略記

(1) 明度向上剤

ホスタルックスKS~N (商品名, ヘキスト社製): KS-Nと略記

また、ボリカーボネート被励組成物の性能は、下記の要領に従って評価した。

30 (a) 反射率: 3.2×2.5×0.1 cmの角板を280℃で成形し、試料とした。 LCM分光光度計MS2020プラス [マクベス (Macbeth)社製) によるY値で評価した

(b) 雑盤性UL94:厚み3mm及び1.5mmの各式料について、UL94に準じて要直燃が試験を実施した。

(c) 透過率: 日本電色工業株式会社製 SZシグマ9 0を使用し、JIS K7105に準拠して測定した。

(d)耐熱を化性:ギアオーブンに、100℃、100○ 0時間放置前後の色差(△E)を分光光度計(マクベス 社製MS2020プラス)を用いて測定した。

(e)表面固有抵抗: JIS K6911に準拠し80×80×3.2mm角板を使用し成形後24時間状態調 御後測定した、単位はΩ/□で表示した。

(f) 監塡付容量: 蛍光灯下1 cmの距離に設置して~ 週間放置後、塵埃付着の有無を目視観察した。

【0058】実施例1~6及び比較例1~4

50 ユー回転数100rpmで溶砂混錬し、押出してベレッ

(9)

特例平11-181267

15

ト化し、樹脂組成物を調要した。尚一部液体のものにつ いては、定量ポンプで供給しながら溶酸混錬した。得ら れたペレットを120℃で5時間乾燥処理したのち、射 出成形して、物性測定用の試験片を作製した。

*【0059】樹脂組成物の性能評価結果を第1表及び第 2表に示す。 [0060]

【我1】

			実 施 例					
	-		1	2	3	4	5	6
-	(A) PC側	2 (1900A)	BO	80	80	8 0	80	80
配	(B) 酸化チ	ウン樹末(CR63)	2 0	2 6	2 0	2 0	20	20
合詞	(C) 搭電防止剤 (IPSIDI) (S-412)		3	3	_ _	a	3	3
合	(D) 國化 的	<u>a 1</u>	or.	Q. 1	_ Q 1	Q 1 —	0.1	
	(B) シリコーン (BY16-150)		0.6	0.6	ġ.6	0.6	Œ6	0.6
æ	(F) リン酸エステル (PFR)		-		2	2	2	2
85	(G) テフロ:	> (PA-100)	-	_	0.5	Q. 5	0.5	0.5
	(H) 光敏酸	(P-600)	-	_	_	-	Q.1	a ı
	(1) 明 治向上剂(K8-N)		<u> </u>	_	_	-	0.01	0. 01
7	反射率(Y值)		97	96	97	96	97	97
=		3 மம் 🗗 🕏	V-2	V-2	V-O	V-0	V-0	V-0
	VL 9 4	1.5mm年吉	V-2	A-5	v-a	V-0	V- 0	ν-0
	→		0. 06	0.06	0.06	0.06	0. 03	0.03
	耐熱电化性(△B)		0.2	0.2	0.1	ŒЭ	0. I	0.5
	表面語有抵抗(Ω/□)×10"		1	0.1	1	1	1	1
	塵換付着の有無		無	無	無	**	*	無

[0061]

※【表2】

(10)

特開平11-181267

18

17

303 297 2266

	590 Z	2 2					
			比較例				
			1	2	3	4	5
	(A) PC	(A0001)	8 0	80	80	80	80
E	(B) 融化チタン粉末 (CR 6 3)		20	20	20	20	20
合納	(C) 帶電防止剤 (IPS101) (S-412)		_	_	3	3	_
습	(\$A\$9\$) (\$A\$9\$)		3	LS	_	_	=
	(D) 軟化防止剂 (JC-263) (PBP36) (Jre 1078)		0.1	0.1	-	_	_
É			=	_	a.i	=	
=	_	(Irg. 1010)	_		<u> </u>	0.1	_
#5	(E) シリコーン (8Y16-160)		0.6	0.6	0.6	0.6	_
	(F) リン酸エステル (PFR)			•		_	<u> -</u>
	(G) テフロン (PA-100)			_	[<u> </u>	_
	(白) 光紅酸剤 (P-600)				_	_	_
	(1) 明底向上剤 (K5-N)		_	-	<u> </u>	_	_
3#	反射率 (Y值)		92	93	95	96	90
E	UL 9 4	3 mm厚さ	833	RD	V-2	V-2	V-2
		1. 5mm平含	EB	100	V-2	V-2	¥-2
	通道率 (%)		0.06	0.06	0.06	0.06	0. 06
	副船老化姓 (△2)		2.1	2.5	28	29	0.8
	表面的有数数(Ω / □)×10"		0.1	1	1	1	10"
	膨迫付着の有無		*	無	無	無	Ħ

【0062】第1表及び第2表から分かるように、実施 例1~6は、いずれも特定の帯電防止剤と特定酸化防止 剤を組合せ使用してなる為高い難燃性を維持していると 共に耐熱老化性に著しく優れた特性を有している。実施 例5~6は、いずれも光拡散剤、明度向上和を使用して いる為透過率の改善が認められる。比較例1、2は特定 帯電防止剤を使用していない為難燃性、耐熱老化性に劣 ると共に反射率も低い。比較例3、4は特定酸化防止剤 を使用していない為耐熱を化性に劣る。

[0063]

* 【発明の効果】本発明の整盤性ポリカーボネート樹脂組 成物は、魅燃性や耐衝撃性などの機械物性を損なうこと なく、高反射率性、遮光性、耐熱老化性、耐塵块付着性 などを向上させたものであって、光線反射板などの素材 として好適に用いられる。この樹脂組成物を成形して得 られた本発明の光線反射板は、臭索化合物を含有してい 40 ないため、耐熱老化性に優れ、長期間使用しても反射率 の低下が少なく、照明装置用光線反射板や液晶ディスプ レイバックライト用反射板などとして有用である。

フロントページの抜き

(51) Int. C1.6

識別配号

FΙ

(COSL 69/00 27:18) (11)

特開平11-181267

(COSK 13/02 3:22 5:42 5:49) (COSK 13/02 3:22 5:523) (COSK 13/02 3:22 5:353)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.